第2回 先端企業

R&D 説明会

平成21年12月18日(金) 9:00~18:00

東京大学理学部小柴ホール

主催 東京大学理学部化学教室雑誌会

「第2回 先端企業R&D説明会」 開催のご案内

これまで、東京大学理学部化学教室の卒業生の多くは、基礎学術分野で活躍されている他、日本を代表する先端企業において研究開発・技術開発分野にて活躍しておられ、日本の科学と技術を牽引してきたと言っても過言ではありません。

化学教室雑誌会では、昨年「第1回先端企業R&D説明会」を開催し、先端企業にて、研究開発・技術開発の最前線で活躍しておられる方々をお招きし、先端技術開発の現状やその動向をご紹介いただきました。大学院生を始めとして多くの方々が参加し、大好評を博しました。そこで、このたび「第2回先端企業R&D説明会」を開催することにいたしました。

昨年は14社のご参加でしたが、今回は、旭化成ケミカルズ、味の素、アステラス製薬、NEC、信越化学、住友化学、帝人、東芝、トクヤマ、日本ペイント、富士フィルム、三井化学、三菱化学、村田製作所、三菱ガス化学、クラレの16社からのご講演をいただけることになりました。

この説明会は、企業における先端技術開発の現状を知り、そして、企業を支える研究者・技術者から直接話しを聞くことができる貴重な機会です。学部および大学院学生、若手研究者、研究室のスタッフや教員、そして、雑誌会会員の皆様がこの機会を役立てられることを願っています。

平成21年12月

西原 寛

化学教室雑誌会 会長

日時

平成21年12月18日（金） 9時～18時

- 9:00～ 9:15 開会のご挨拶
東京大学理学部化学教室雑誌会 会長 西原 寛
- 9:15～ 9:40 ■ 住友化学株式会社
技術・経営企画室（技術・研究開発G） 佐々木 万治
「住友化学の研究開発 ～社会の持続的発展を目指した創造的ハイブリッドケミストリー～」
- 9:40～10:05 ■ 味の素株式会社
研究開発企画部 榛葉 信久
「味の素㈱の研究開発について
－医療・食品・電子材料・他－」
- 10:05～10:30 ■ アステラス製薬株式会社
研究本部化学研究所 三浦 理憲
「アステラス製薬の創薬研究
－活性化血液凝固第七因子阻害薬－」
- 10:30～10:50 休憩
- 10:50～11:15 ■ 帝人株式会社
採用人財開発部 採用グループ 田口 康太郎
「帝人株式会社の研究開発について」
- 11:15～11:40 ■ 三菱ガス化学株式会社
研究技術統括部 研究技術推進グループ 渡辺 俊雄
「三菱ガス化学の研究開発と最近のトピックス」

- 11:40~12:05 ■ **NEC ナノエレクトロニクス研究所**
研究部長 萬 伸一
「NECにおけるナノエレクトロニクス系R&D」
- 12:05~13:05 昼休み
- 13:05~13:30 ■ **三井化学株式会社 研究本部**
マテリアルサイエンス研究所
所長・研究主幹 昇 忠仁
「三井化学における環境対応技術
—エネルギー、資源、環境—」
- 13:30~13:55 ■ **日本ペイント株式会社 R&D 本部基盤研究所**
一瀬 佳史
「日本ペイントのR&Dの紹介と最近のトピックス」
- 13:55~14:20 ■ **株式会社クラレ つくば研究センター**
高分子材料研究所長 石浦 一成
「精密重合によるブロックポリマー製造技術とその展開」
- 14:20~14:45 ■ **株式会社村田製作所 技術・事業開発本部**
材料開発統括部 材料開発2部 部長 安藤 陽
「村田製作所の材料研究開発について」
- 14:45~15:05 休憩
- 15:05~15:30 ■ **旭化成ケミカルズ株式会社**
研究開発総部 多田 啓司
「いのちとくらしに貢献する旭化成 — 旭化成の研究開発」
- 15:30~15:55 ■ **信越化学工業株式会社**
研究開発部 主席研究員 井口 雅章
「信越化学の研究と開発」
- 15:55~16:20 ■ **株式会社東芝 研究開発センター**
電子デバイスラボラトリー 岩永 寛規
「東芝における研究開発とイノベーション」
(若手研究者による研究事例紹介)
記憶材料・デバイスラボラトリー 湯澤 亜希子
「高密度HDDの開発」
- 16:20~16:40 休憩
- 16:40~17:05 ■ **株式会社トクヤマ**
研究開発部門・開発推進部 三浦 薫
「サステナブル社会を支える株式会社トクヤマのR&D」
- 17:05~17:30 ■ **富士フイルム株式会社**
人事部担当課長 松田 直人
「「分子設計を究める」
—富士フイルムの高機能材料開発」
- 17:30~17:55 ■ **三菱化学株式会社**
イノベーションセンター長 池浦 富久
「三菱化学だから出来る ~イノベーションと創造~」
- 18:00~ 交流会

東京大学理学部化学教室雑誌会

〒169-0075

東京都新宿区高田馬場4-4-19

Tel:03-5389-6228

fax:03-3368-2822

E-mail:zasshikai@bunken.co.jp

参加企業

あしたのもと
AJINOMOTO.

AsahiKASEI

astellas

FUJIFILM

kuraray

三菱化学

MGC
三菱ガス化学株式会社

Mitsui Chemicals

Innovator in Electronics
muRata
村田製作所

NEC

Basic & New
NIPPON PAINT

ShinEtsu

SUMITOMO CHEMICAL

TEIJIN

Chemistry with a heart
TOKUYAMA

TOSHIBA
Leading Innovation >>>